

## 拋光液



### 適用範圍：

氧化鈰拋光液：特點是顆粒分佈均勻，用於硬碟玻璃、光罩玻璃、藍玻璃及精密光學玻璃的精拋製程

氧化鋯拋光液：用於軟材質光學玻璃(磨耗度 350 以上)精拋製程

氧化矽拋光液：用於藍寶石基板、精密五金等材質拋光

### 規格：

拋光液規格式樣					
品名	型號	(D50)	固體顆粒含量 (%)	PH 值	適用範圍
CeO <sub>2</sub> Polishing Slurry	BGY-601	0.3-1.2um	30±1%	10-11	適用於藍玻璃拋光 硬碟玻璃、光罩基板精拋
	BGY-656	0.7-1.3um	45±1%	10-11	硬碟玻璃、光罩基板精拋
Zirconia Polishing Slurry	BGY-803	1.1-1.4um	25±1%	4.5-5.8	光學鏡頭拋光 不易加工的軟材質光學玻璃 (磨耗度 350 以上)精拋
SiO <sub>2</sub> Polishing Slurry	BGY-901	80-120nm	45±1%	10-11	精密五金、鋁、銅等軟金屬的拋光
	BGY-905A	60-80nm	40±1%	9.5-10.5	適用於藍寶石基板、砷化鎵晶圓、矽晶圓拋光
	BGY-905A	70-80nm	40±1%	10-11	適用於 C 向藍寶石基板
	BGY-906A	60-80nm	40±1%	10-11	適用於 A 向藍寶石基板